⑩日本国特許庁(JP)

⑩公開特許公報(A) 平1-268078

⑤Int. Cl. 4

識別記号 庁内整理番号 43公開 平成1年(1989)10月25日

H 01 S 3/03 B - 7630 - 5FJ - 7630 - 5F

審查請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称

エキシマレーザ発振装置

②特 願 昭63-95496

昭63(1988) 4月20日 忽出 願

72発 明 者 板 倉 康 夫 神奈川県平塚市万田18

勿出 頣 人

株式会社小松製作所

東京都港区赤坂2丁目3番6号

弁理士 米原 正章 外1名 理 人 個代

1. 発明の名称

エキシマレーザ発展装置

2.特許請求の範囲

対向する電極を支持する2つのベース3,4 を連結する支持部材を電気伝導体にて構成し、 この支持部材にて充放電配線部Aを兼ねるエキ シマレーザ発振装置において、上記支持部材を 板状にすると共に、両ベース3、 4間を通るガ スフローの流れ方向と平行にし、かつガスフロ 一の流れ方向と直角方向に複数個離間して配設 したことを特徴とするエキシマレーザ発振装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、UV予備電離方式放電励起型のエ キシマレーザ発振装置に関するものである。

〔従来の技術〕

上記エキシマレーザ発振装置の主回路は第2 凶に示すようになっており、凶中Ciはメイン (充電) コナデンサ、Sw はサイラトロン、

C2 はピーキング (放電) コンデンサ、ER は 一対の主放電電極、Gは予備電離ギャップであ り、上記ピーキングコンデンサC2、主放電電 極ER、予備電離ギャップGにて主放電部1が 構成されている。そしてこの主放電部1内に、 充放 指巾にメインコンデンサ C i からピーキン グコンデンサC2へ充電を行なう既に出流が軽 出する充放性配線部Aを有している。

レーザ発振装置における上記主放電部1は第 3凶に示すようになっていて、チャンパ2に聞 着されたペース3とこれに対向してチャンパ2 内に位置する対向ベース4に一対の主放電電板 ER と、ピーキングコンデンサC2. C2及び 予備電離ギャップG、Gがそれぞれ設けてあり、 上記両ペース3、4に電気回路が接続してある。 そして上記両ベース3、4は上記充放電配線部 Aにて接続されているが、この充放電配線部A は刚性を有する支支部材与にて構成されていて、 対向ペース4はこの充放電配線部Aを兼ねる支 **持部材5にて支持されている。**

上記チャンパ2内にはファン6及び熱交換器7が設けてあり、ファン6の駆動によりチャンパ2内のガスが、両ペース3、4の対向部を横切り、熱交換器7を経て戻る軽路を循環してチャンパ2内のガスフローの均一化を図るようになっている。

そして従来の上記支持部材与は携断面形状が 円形あるいは四角形の柱状となっていた。

[発明が解決しようとする課題]

従来の上記支持部材ちは両ペース3.4間でファン6によるガスフローを横切る方向に配置されているが、この支持部材ちの横断面形状が円形あるいは四角形になっているため、このペース3.4間でのガスフローが乱れてしまっとする点での陣害となっていた。

本発明は上記のことにかんがみなされたもので、 充放電配線部を兼ねる支持部材がガスフローの妨げとならず、逆にこれによりガスフロー

省略する。

第1図はチャンパ2内に配置される主放電部 1を示すもので、ベース3と対向ベース4とは これの両側部にて支柱8にて対向離間する状態 に結合してある。そしてこの両で、カス3、4間 には、ガスフロー方向の上、下流側にガスワロー方向と直角方向に複数個の位置に、可以 性の板9を、ガスフロー方向と平行にしまけ、 この各板9にて充放電配線部Aを兼用させてあ

上記構成において、主放電部1の調ベース3,4の間を通るガスは複数個の板9にて整流される。

上記各板9は薄い程上記整流効果が期待できるが、ガスフロー方向の両端部を流線形にする ことによっても一脳の整流効果を得ることがで きる。

〔考案の効果〕

本発明によれば、充放電配線Aを兼ねる板状の支持部材が主放電部1を通るガスフローの妨

を整流できるようにしたエキシマレーザ発振装置を提供することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するためには、本考案に係る
エキシマレーザ発援なする支持部材を電気気を連結する支持部材を電気気になって
性材料を構成し、この支持部材にで充放電配線
部を兼ねるエキシマレーザ発援装置において
おいますると共にに対して
にいるの流れ方向に複数個は
して配数した構成となって
して配数した構成となって

(作用)

両ベース間を通るガスフローは板状の充放電 記線部を兼ねる支持部材にて整流され、両ベース間を通るガスフローが均一化される。

〔実 施 例〕

本発明の実施例を第1図に基づいて説明する。 なおこの実施例において、第2図、第3図に示 す部材と同一部材は同一の符号をつけて説明を

げとなることがなく、逆に上記ガスフローを整流することができる。従ってファン6や熱交換器7にて乱れたガスフローが上記支持部材にて 場正され、電極間のガスフローが均一されて放 歌の均一化を図ることができる。

4.図面の簡単な説明

第1図は本考案の要部を示す斜視図、第2図はエキシマレーザ発振装置の主回路図、第3図は主放電部を示す概略的な構成説明図である。

1 は主放電部、 2 はチャンパ、 3 はベース、 4 は対向ベース、 A は充放電配線部。

出願人 株式会社 小松 製作所

代理人 弁理士 米 原 正 章

弁理士 浜 本 忠





